TDS(技术说明书)

苏州普京真空技术有限公司

氧化钨

化学信息

项目	标准
钴（Co）	≤0.001%
铜（Cu）	≤0.001%
铬（Cr）	≤0.001%
铁（Fe）	≤0.002%
锰（Mn）	≤0.001%

物理信息

项目	特性
基底温度	30-100℃
蒸发温度	1300 – 1500℃
蒸发速率	0.2-1nm/s
膜厚仪设置	密度7.16g/cm³，Z 值 1.0
折射率	1.65-1.7/500nm
透明区域	0.36-10um

订购信息

产品编号	粒度	标准包装
601600	1-3mm	1000g

地址：苏州市高新区大同路5号6幢501
电话：0512-66329481
网址：http://www.chinaputin.cn
邮箱：sales03@chinaputin.cn